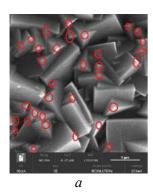
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ПОДЛОЖКИ НА МОРФОЛОГИЮ ПЛЕНОК PbS

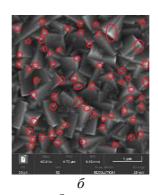
Поздин А.В. $^{(1)}$, Маскаева Л.Н. $^{(1,2)}$ (1) Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

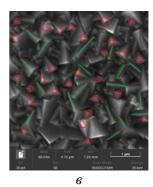
(2) Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

В технологической практике при получении тонкопленочного PbS в качестве материала подложки широко используют аморфные, бесщелочные и кварцевые стекла, ситалл, керамику. Однако информация, касающаяся влияния подложки на морфологию пленок PbS крайне ограничены, хотя этот вопрос весьма актуален для развития современных направлений в области оптоэлектроники, наноэлектроники, гелиоэнергетических систем и сенсорных технологий. В связи с этим, настоящая работа посвящена исследованию влияния природы подложки на морфологию химически осажденных пленок PbS.

Тонкопленочные слои PbS получали химическим осаждением из водных растворов, содержащих $Pb(CH_3COO)_2$, $Na_3C_6H_5O_7$, NH_4OH и $(NH_2)_2CS$. В качестве подложек для осаждения в работе использовали плавленый кварц, кремний с ориентацией (111) и ситалл. Морфологию поверхности пленок исследовали методом сканирующий электронной микроскопии с использованием микроскопа Tescan Vega 4 LMS. (см. рисунок)







Электронно-микроскопические изображения пленок PbS, осажденных на подложки из кварца (а), Si(111) (б), ситалла (в). На микрофотографиях кристаллиты с кристаллографической ориентацией (111) отмечены красными кружками, а (220) — зелеными линиями

Сканирующей электронной микроскопией показано, что пленки PbS на подложках различной природы состоят из плотно прилегающих друг к другу хорошо ограненных кристаллитов в форме трех- и четырехугольных призм, но разных по размеру и кристаллографической ориентации относительно плоскости поверхности подложки.